

第 23 回NEDO研究評価委員会

議事次第

日時:平成 21 年 10 月 29 日(木) 13:15~16:50

場所:川崎日航ホテル 12階東の間

I. 開会、委員紹介、資料の確認、研究評価委員会の運営等について 13:15-13:25

II. 議事

1. プロジェクト評価について(説明 10 分、質疑 15 分)【審議:4 件】

(中間評価)

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ① 希少金属代替材料開発プロジェクト | 13:25-13:50 |
| ② 次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発 | 13:50-14:15 |
| ③ 創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術開発 | 14:15-14:40 |
| ④ 次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト | 14:40-15:05 |

《 休憩 15分間 》

2. プロジェクト評価について【報告 16 件】 15:20-15:40

(中間評価)

- ・ 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト
- ・ 水素貯蔵材料先端基盤研究事業
- ・ 革新的ノンフロン系断熱材技術開発プロジェクト
- ・ 高性能ハイパースペクトルセンサ等研究開発プロジェクト
- ・ マルチセラミックス膜新断熱材料の開発
- ・ 戦略的の石炭ガス化・燃焼技術開発
- ・ 構造活性相関手法による有害性評価手法開発
- ・ 高機能複合化金属ガラスを用いた革新的部材技術開発
- ・ 次世代大型低消費電力液晶ディスプレイ基盤技術開発
- ・ ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイス技術開発
- ・ 次世代大型低消費電力プラズマディスプレイ基盤技術開発
- ・ 化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発
- ・ ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発
- ・ 一窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発

(事後評価)

- ・ 高耐久性メンブレン型LPガス改質装置の開発
- ・ 中小企業基盤技術継承支援事業
- ・ 次世代高度部材開発評価基盤の開発

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 3.プロジェクト中間評価結果の反映状況について | 15:40-16:00 |
| 4.平成 21 年度プロジェクト評価結果取り纏め状況等(前半) | 16:00-16:10 |
| 5.平成 21 年度追跡調査・評価の実施状況について | 16:10-16:40 |
| 6. 平成 22 年度分科会の設置について | 16:40-16:45 |
| 7.今後の予定 | 16:45-16:50 |

Ⅲ 閉会